(19) Japan Putent Office (JP)

(12) Japanese Unexamined Patent Application Publication (A)

(11) Japaness Unexamined Patent Application Publication

H7-195625

(43) Publication date: 1 August 1995

(S1) Int. CL ⁶ B32B 27/00 B05D 5/00 S/06 7/24	Identification symbols E B 104 K 301 T 303 C	Internal 6 8413-4F 7717-4D 7717-4D 7717-4D 7717-4D	ile nomb #	FI	Technical indications		
•	Request fo	r examination:	Not filed N	numper of	claims: 4 FD (8 pages total) Continued to last page		
(21) Application au	mber E5-349435		(71) Appli	cant	000002897 Dalnippon Printing Co., Ltd.		
(22) Filing date	28 December	28 December 1993			1-1 lehigaya Kaga-cho 1-chome, Shinjuko-ku, Tokyo		
				107	Takahashi, Kazuhiro elo Dainippon Printing Co., Ltd. 1-1 Ichigaya Kaga-cho 1-chome, Shinjuku-ku, Toky		
			(7Z) Inven	tor	Tsukuda, Masaki e/o Dainippon Printing Co., Lud 1-1 Ichigaya Kaga-eho 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo		
			(72) Agai	t	Parent Attorney Konishi, Assuni		

(54) (Title of invention)

Decorative material

(57) (Abstract)

(Purpose) To obtain a decorative material with excellent abrasion registance and screech resistance of a design layer on a mastic sheet.

plastic sheet.
(Constitution) A friction resistant layer Z consisting of transparent or manifecent ionizing radiation canable resin layer containing an abrasive material is provided on at least one face of a base material sheet 1.



at state Aries

洗材シート

): Best material sheet 2: Friction resistant loyer (Scope of patent claims)

(Claim 1) Decorative material distinguished in that it has a friction resistant layer based on transparent or translucint ink containing an abrasive material, with an ionizing radiation curable resin as binder, on at least one there of a base material sheet.

(Claim 2) Decorative material distinguished in that it has a friction resistant layer as set forth in Claim I on the surface of a design layer provided on at least one face of a base material sheet.

(Claim 3) Decorative material distinguished in that an uneven pattern layer is provided on the surface of friction resistant layer containing an abready emetrial with ionizing radiation curable resin as a binder, and that it has an image made by wiping with ink containing an abready material in the concave parts of said uneven partern layer.

(Claim 4) Decorative material distinguished in that it has an image made of ink committing an abrasive material in a binder on the surface of the friction resistant layer as set forth in Claim 3.

(Demiled description of the invention)

(0001)

(Field of industrial application) The present invention consents decorative materials, and relates in particular to a decorative material distinguished in that it provides excellent abrasion resistance and scretch resistance of images provided on a sheet surface, wherein the design is furthermore matched to an uneven pattern layer, and is suitable for building materials, especially flooring materials.

(0002) In conventional decorative materials, the following methods have been employed to provide a transparent resin layer as a means of preventing abrasion and scratching of the design layer and surface layer.

O The method of luminating PVC sheets, acrylic sheets, polyester sheets, or other such sheets that are transparent or provided with an uneven pattern onto a surface layer.

② The method of applying a non-reactive varnish having abracion recistance and scratch resistance onto a printed surface or surface layer.

The method of applying and curing a heat ourable or ionizing radiation curable resin with excellent aireasion resistance and stratch resistance onto a printed suctace or surface layer.

(0003)

(Problems to be solved by the invention)

O The method of laminating sheets has had the problem that the uneven pattern of the surface and the design are difficult to match, and when the material of the sheet is a plastic resin, the hear resistance and scratch resistance is poor.

© The method of providing a resin layer consisting of non-reactive varnish on the surface has had the problem that solvent resistance of the resin layer, i.e. provention of staining by only products, is difficult to achieve, and scretch resistance is poor.

The method of providing an ionizing radiation conable resin layer provides excellent scratch resistance, but has had the problem that, when plasticity is sought in the resin layer, the shration resistance and scratch resistance decline. Furthermore, in cases where the gloss peculiar to ionizing radiation curable resin is unwanted and a top cost material containing silies, plastic beads of the like as a matting agent is provided on the decurative sheet, the scratch resistance of the decurative sheet is good, but abrasion resistance is poor.

② The method of imprograting a base material sheet with resin has had the problem that, depending on the type and impregnated quantity of resin, a product is obtained with excellent setated resistance, abtraion resistance and stain resistance, but productivity is poor on account of the impregnation process, resin film forming process, etc.

(0004) The present invention has as its purpose to provide a decorative material, especially a flooring material, having uniformly excellent scratch resistance, abtasion resistance and stain resistance of the decorative sheet and a surface shape which matches the uneven pattern of the surface to the design.

(0005)

(Means of solving the problems) To achieve the aforementioned purpose, the decorative material of the present invention has a friction resistant layer based on transparent or translacent ink committing an abresive sphrid a 24 niest oldene poinciber grisinoi diw laitetam on at least one face of a base material sheet, with a design layer provided if necessary. Furthermore, the decorative material may be provided with an uneven panera layer on the surface of the friction resistant layer containing an abresive material on one surface of the pase material, using ionizing radiation emable resin as a binder, and may have an image made by wiping with ink containing an abrasive material in the concave parts of said uneven pattern layer, or an image made of ink containing an abreaive material in the binder on the surface of the friction maisters layer.

(0006) The decorative meetial of the present invention, as shown in Figures 1 and 2, is made by providing a design layer 3 if necessary on one face of a base material sheet 1, and then laminating with a friction resistant layer comprising an abrasive material and lamining radiation curable resin. Furthermore, as shown in Figure 3, on the surface of a friction resistant layer 2s based on invixing radiation strable resin containing an abrasive material, which is solid at ambient temperature and has thermoplestic properties, which is provided on one side of the base material sheet 1, an image 35/3s with variations in the multicolored surface is provided as the darign layer using ink containing an abrasive material, matting agent and the like with ionizing radiation curable resin as a

binder, which are simultaneously cured with ionizing radiation to provide a cured image 2ak and 3bk/3ak. Furthermore, as shown in Figure 4, a wiping image 5a is provided using ink commining an abrasive material, with ionizing radiation curable resin as a binder, in the concave parts of the uneven pattern layer 4 provided on an uncured friction resistant layer 2a, which are simultaneously cured with ionizing radiation to form 2bk and 5b. This allows one to provide a decorative material that has excellent abrasion resistance and friction rasistance and wherein the design matches the trappet pattern.

(0007) The unsured ionizing radiation curable retin of the present invention is non-sticky at ambient temperature and is thermoplastic. Such ionizing radiation curable resins are hot-mait resins having a radioal polymericable unsaturated group, and include the following two types.

(1) Compounds containing a radical polymericable unsaturated group in a polymer with a glass transition point of 0 to 250°C. In terms of specific polymers, substances obtained by copolymerizing the following compounds O through O and introducing radical polymerizable unsaturated groups therein by methods (a) through (d) described below can be used.

O Monomers baving a hydroxyl group: N-methylol acrylamide, 2-hydroxyethyl acrylate, 2-hydroxyethyl
methacrylate, 2-hydroxypropyl acrylate, 2-hydroxypropyl methacrylate, 2-hydroxybutyl acrylate, 2hydroxybutyl methacrylate, 2-hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate, 2-hydroxy-3-phenoxypropyl methacrylate,
cyanunic acid, isocyanunic acid, etc.

O Monomers having a carboxyl group: acrylic acid, methacrylic acid, acryloyl cityl monomeconete, etc.

@ Monomers having an epoxy group; glycidyl methacrylan, etc.

Monomers having an aziridinyl group: 2-aziridinyl athyl methacrylate, allyl 2-aziridinyl propionate, etc.

Monomers having an amino group: Aerylamide, methacrylamide, diacetone acrylamide, dimerbyl aminoethyl acrylate, diethyl aminoethyl methacrylate, etc.

D Monomers having a sulfone group: 2-acrylamide-2-methylpropane sulfonic acid, etc.

Monomers having an isocyanate group: addition produces of isocyanate and radical polymerizable monomer having active hydrogen, such as 1 mol per 1 mol addition product of 2,4-tohiens disocyanate and 2hydroxychyl acrylane, erc.

Substances obtained by further copolymerizing the aforementioned compounds with the following monomers, which are copolymerizable with said compounds, in order to adjust the glass transition point of the aforometiconed polymers or copolymers or to adjust the physical properties of the cored film. The copolymerizable monomers include methyl methacrylare, methyl sarylate, othyl acrylate, ethyl nethacrylare, propyl acrylate, propyl methacrylate, butyl acrylate, isobutyl methacrylate, toutyl nerhacrylate, isobutyl methacrylate, toutyl acrylate, toutyl acrylate, toutyl methacrylate, isobutyl nerylate, butyl acrylate, toutyl methacrylate, toutyl acrylate, toutyl methacrylate, isobutyl nerylate,

iscumyl methacrylate, cyclohexyl acrylate, cyclohexyl methacrylate, 2-cthyl hexyl acrylate, 2-cthyl hexyl methacrylate, etc.

(0008) Next, radical polymerizable uncommuted groups are introduced by the methods (a) through (d) described below into the polymers or copolymers obtained as described above to obtain the raw material of the present invention.

(a) For polymers or copolymers of monomers having a hydroxyl group, a condensation reaction is performed with a monomer having a carboxyl group, such as scrylic and, methacrylic acid, etc.

(b) For polyment or supolymens of memoriness having a carboxyl group or sulfane group, condensation reservious is performed with an above-described monomer having a bydroxyl group.

(c) For polymers or copolymers of monomers having an epoxy group, isocyanate group or azindinyl group, addition reaction is performed with an aforemationed monomer having a hydroxyl group or with a monomer having a carboxyl group,

(d) For polymers or copolymers of monomers commining a hydroxyl group or a carboxyl group, I not per I mol addition reaction is performed with a monomer having an epoxy group, a monomer having an aziridityl group, or an acrylic acid ester monomer commining an isocyunate communal and a hydroxyl group.

(0009) (2) Compounds with a melting point of ambient temperature (20°C) to 250°C having a radical polymentcable unanimized group. Specifically, this includes stearyl acrylate, stearyl methacrylate, cyclohexene diol discrylam, cyclobenene dial dimethacrylate, spiroglycol discrylate, spiroglycol dimerhacrylate, and nutical reactive monomers with a triaxing siteleton, for example, tiscryl isocyamuzie, triscryl formal, nis(acryloyl oxyethyllicocyanuate, tris(methamyloyl exyethyllicocyamurale, bis(acryloyl exyethyl) 2-hydroxyethyl isocyanurate, as well as alkyl methylolated melantine, sikyl etherified undamine and other trische derivatives. Furthemore, in the present invention, a mixture of (1) and (2) above can be used, and radical polymerizable means. rated monomers can also be added thereto. These radical polymerizable passiurated monomers increase the crosslinking density when irradiated with ultraviolet of elecbuntagnetic rays, and improve heat resistance.

(0010) In addition to the management described above, ethylene glycol discrylate, ethylene glycol dimethacrylate. polyethylene glycol discrylate, polyethylens glycol dimethacrylats, hexage diol discrylate, hexano diol dimenbactylate, trimethytol propano miscrylate, trincitylol propane winethacrylane, pentacsythetical terrenerylate, pentacrythrical tetramethacrylate, [minity, salesq triactylate. pentarythritol pecteurytinitel methacrylate. hexagerylate. pentacrythrical hexamethactylate, ethylene glycol diglycidyl other diacrylate, athylene glycol diglycidyl other dimethacrylate, polyethylene glycol diglycidyl ether dimethacrylate, propylene glycol diglycidyl ether discrylate, propylene glycol diglysidyl ether dimethacrylate, polypropylene glycol diglycidyl other discrylate, polypropylene glycol diglycidyl ofter dimethactylate, corbital diglycidyl ether dizerylate, sorbital diglycidyl other dimentacrylate and the like can be used, preferably at 0.1 to 100 parts by weight per 100 parts by weight solid fraction of the copolymer mixture described above. The foregoing can be adequately cared with electron beams, but when curing by ultraviolet irradiation, beams quinone, benzoin, benzoin methyl ether and other such benzoin ethers, halogenamed accrophenence, hiscoryl and other substances that produce radicals under ultraviolet iradiation can be used as sensideers.

(0011) Non-reactive materials which render the ionizing radiation curable resis non-sticking are selected for use from smong ethyl cellulose, nitrocellulose, ethyl hydrocycellulose, cellulose acctate propionate, cellulose scattite butyrate, cellulose scetata and other cellulosa derivatives, polystyrene, polysomethyl styrene and other styrene razina and styrene copolymers, methyl polymethacrylate, cityl polymethacrylaic, cityl polyacrylate, buryl polyacrylate and other such homo or copolymers, rosin, rosin modified maleic ream, rosin modified phenolic resin, main ester, polyvinyl accuracumaron resin, polyvinyl toluene, polyvinyl chloride, vinyl chloride/vinyl aceture copolymer, polyester, poly-

amide, polyvinyl butyral, etc.

(0012) Hot curable resins and reactive resins which render the ionizing radiation curable resin non-sticking at ambient temperature include alkyd resint, amino alkyd resins, phenolic resins, polyester, epoxy resins, mediane resins, melamine resins, cycloherane resins, etc.; moreover, the ionizing radiation curable resin can be used in the same manner as when providing an uneven pattern on the ionizing radiation curable rasin layer. These binder materials are used with addition of curing agents if nec-

(0013) Moreover, to render the aforementioned ionizing rediation curable resins or blend products non-sticking, inorganic or organic microparticles may be added thereto. For example, by way of organic microparticles, there is starch, polystyrene beads, methyl polymethacrylate beads and other such organic fillers, calciumcarbonate, silica, barium sulfate and other extender pigment; isorganie or organie pigments (color

materials) may be used as necessary.

(0014) Furthermore, inorganic abrasive materials which have the effect of improving the advantage resistance of maural ionizing radiation curable resip include powdered aluminum oxide, allicon embide, allicon dioxide, calcium titanate, barium tibanate, magnesium pyroborate, zinc. oxide, silleon nitride, zirconium oxide, chromium axide, iron oxide, boron nitride, diamond, emery, glass fiber, ew., which can be included at 1 to 80 parts in the ionizing radiation cutable resig to form a top coat with excellent abrasion resistance and seratch resistance.

(0015) The design byes is provided by printing various types of parestra, such as texture patterns, grain patterns, sherrest patterns, etc. By appropriately employing semigloss ink commining an abrasive material and matte coloring ink committing a matte material and abrasive material, a matering or non-quatering design with verying gloss can be freely applied, allowing on excellent design effect to be expressed. Furthermore, by printing with a transparent ordering ink or the like over the entire surface of the design layer, a metallic tope decoration

om be constituted.

(0016) For binder of the ink containing an abresive manrial which constitutes the design layer of the present invention, as a rule, ionizing radiation curable resin of ionizing radiation curable ream blanded with thermoplesthe resin, calluloss derivatives or other such nonhardening resins, as well as organic or inorganic microparticles, made non-spicking at ambient temperature, is employed. In particular when the binder of this design layer is furmed from jonizing radiation emable resin alone, it comprises the same material as the ionizing 12distion corable resin layer and thus allows a product with excellent physical surface properties to be obtained.

(0017) Non-reactive binders used to make the ink nonsucking are selected for use from among ethyl celtulose, nitrocellulose, ethyl hydroxycellulose, cellulose ecetate propionate, cellulose acetate butyram, cellulose scenate and other such collulose derivatives, polystyrese, polya-methyl styrene and other styrene resins or styrene copolymers, methyl polymethicrylate, cityl polymethacrylate, othyl polyacrylate, butyl polyacrylate and other such home of copolymers, resin, tesin medified malejo resia, rosia modified phenolic resia, rosia ester, polyvinyl acessie, comparou resin, polyvinyl toluene, polyvinyl chloride, vinyl chloride/vinyl acetate copolymer, polyester, polyamide, polyvinyl butyral, etc.

(0018) Reactive resins include alkyd resins, amino alkyd resins, phenolic resins, polyester, spory resins, welliame resins, melamine resins, cyclohexane resins, enc.; moreover, the ionizing radiation curable resin can be used in the same manner as when providing an uneven pattern on the innizing radiation curable resin layer. These binder materials are used with addition of curing agents if nec-

(0019) The coloring material used for the ink is relected as appropriate from among conventional dyes and pigments baving durability. It can be suitably selected for ese for instance from magne inorganic pigments such as iron oxide, tingium oxide, iron oxide yellow, lead yallow, plusmanne blue, from blue, carbon black shiminum powder and bronze powder, organic pigments such & indanthrane yallow, permanant yanow, s parament red, phibalocymine blue and phihalocymine green, and by way of matting agents, calcium carbonate, alumins, silics, barium sulfate and other such extender pigments, spech, polystyrene, polyvinyl chloride, melamine resin, methyl polymethacrylate and other such

organic filters. (0020) (Examples of embodiment)

(Examples of embodiment)
(Embodiment 1) Onto a 0.15 non thick PVC sheet 1 with
15 parts plasticized a friction resistant layer coating solution containing abrasive material of the composition
indicated below was applied at 10 g/m² (solid fraction)

(Friction resistant layer coating solution)

· Urefixne acrylate oligomer

· Monofunctional acrylate monomer

- Bifonctional strylate monomer

· Ahminum axide (powder)

· Reaction initiator

- Solvent

(0021) (Embodiment 2) On a 0.15 mm thick PVC sheet 1 with 15 parts plasticizer, a design layer 3 was provided using gravure ink for FVC with vinyl chloride/vinyl accepts copolymer as the primary binder, over which a friction resistant layer coating solution containing an abrasive material was applied at 10 g/m² (solid fraction) and dried in the same manner as in embodiment 1 to obtain an uncuted ionizing radiation curable resin layer, which was cured by irradiating with an electron beam (175 KV, 3 Mrad) to form a friction resistant layer 2, thereby constituting a decorative material with excellent abrasion resistance and scrutch resistance, as shown in Figure 2. The infection resistant layer had good adhesion

by roll coating and dried to obtain an uncomed immixing radiation curable resin layer, which was cuted by itradiating with an electron beam (175 KV, 3 Mrad) to provide a friction resistant layer 2, thereby constituting a december material with excellent abrasion resistance and scratch resistance, at shown in Figure 1.

30 parts
15 parts
5 parts
10 parts
2 purts
38 parts

to the design layer and allowed a decorative material with excellent abrasion resistance and acramb resistance to be obtained.

(0022) (Embodiment 3) Onto a 0.15 mm thick PVC short I with 15 parts plasticizes, a friction resistant layer coating solution A of the following composition was applied by roll coating, applying so as to form a non-sticky uncured friction resistant layer 2s at 10 g/m² solid fraction with hot air drying and without curing, over which a design layer 3s (gloss part) and 3b (mans part) was provided by gravure mining with gloss and mans gravure inles made with the same type of binder.

(Friction resistant layer coating solution A)	
· Urethane scrylate oligomer	20 parts
Monofinetional service monomer	25 parts
· Bifunctional accylete monomer	5 parts
- Aluminum ozide (powder)	10 parts
- Reaction Initiator	2 parts
· Solvent	38 parts
(Gloss grayure ink)	- so hare
Urethane acrylate ollegmer	40
Monofractional acrylars monomer	15 pmts
· Bifunctional scrylats monomer	25 parts
Stranger of the Internal	10 parts
Silicon carbide (powder)	10 parts
Reaction initiator	2 parts
· Solvent	38 parts
· Other coloring pigments	no berto
(Marte gravere ink)	
· Utchans service of the control	
MONOTOCHANA ACCVISE THE PROPERTY	15 parts
· Bifunctional acrylate monomer	حصمر چي
· Aluminum oxide (pewder)	10 pers
· Zirconim oxide (powder)	2 parts
· Silica	3 parts
	5 parts
· Reaction initiator	
- Solvent	2 pares

Other coloring pigments

The themsed fidetion resistant layer and design layer were then cured by irradiating with an electron beam

(175 KV, 3 Mrad). The cured friction resistant layer 2ak had good adhesion to the design layer 3ak and 3bk and

38 pare

allowing a decorative sheet with excellent abrasion resistence and scratch resistance to be obtained, as shown in

Figure 3.

(0023) (Embodiment 4) Onto a 0.1 mm thick PVC sheet I containing 20 parts plasticizer as the base material sheet, a non-sticky colored friction resistant layer conting solution B containing a thermophstic abrasive material of the following composition was applied at 100 g/m2 and dried to provided an uncured column friction resistent layer In having up uneven pattern layer 4. Onto the uneven person surface, the following wiping image ink containing an abrasive material was applied and wiped using a knife coster, providing ink in the concave parts and forming an uncured wiping image is. The respective layers were subsequently cured by irradiating with an electron beam at 175 KV, 5 Mrsd, thereby constituting a cured colored friction resistant layer 2ak and cured wiping image 5b.

20 pars

(Friction resistant layer conting solution B)

- Urethane acrylant oligona

Monofunctional acrylate menomer

- Triazine acrylate

(rabwoq) shino menimulA •

Zirconium oxide (puwder)

- Reaction initiator

Solvent

Other coloring pigments

(Wiping image ink)

Acrylic coloring ink made by Showa Ink Kogya, Co.,

The decorative material colored in the concave parts of the uneven pattern layer formed on a base material sheet had a marching image layer, with both the concave and convex parts completely cured allowing a decorative material having the surface characteristics of excellent friction resistance and scratch resistance to be obtained, as shown in Figure 4.

(K noiteder tros 40T)

Urethane strylage oligomer

Monofoned only are monomer Bifunctional acrylate monomer

Acrylic bends

Reaction initiator

Solvent

(0025) The results of evaluation of the embodiments and the reference example are shown in Table 1 below. Evaluation methods and criteria:

Scrapch resistance: Senapry inspection by soretching

with nails

@O → ×: Good → Fail

25 parts
5 parts
7 parts
3 parts
2 parts
३८ २ळफ

(0024)

(Reference example)

(Reference example 1) On a 0.15 mm thick PVC shoet 1 with 15 parts plasnicizer, a printed surface was provided by gravure printing of an image layer 3 with conventional gravure ink, over which a top coar solution N based on the ionizing radiation curable resin of the following composition was provided by roll coating at 10 g/m2 solid fraction, thereby constituting the reference example decorative sheet.

30 parts
10 parts
5 parts
10 parts
2 parts
38 parts

Abrasion resistance: Times until abrasion Match of image to uneven pattern: Judged by visual inspection ((-): no uneven pattern) (Table 1)

Specimen	Scretch resistance (pails)	Abrasion resistance IIS times	Match of image to uneven pattern
Embodiment 1	•	570	(-)
Embadiment 2	(9)	540	(-)
Embodiment 3	0	510	©
Embodiment 4	0	500	0
Reference example	*	50	(-)

(Effect of the invention) The present invention is consti-

tuted as described above and has the effects indicated below.

O The top layer of the design formed on the decorative sheet is constituted from ionizing radiation curable resin containing an abresive material, and thus has excellent surface characterístics, such es hardness, abrasion resistance and stain resistance.

O The design layer can be provided with gloss parts and mante parts, providing a product with excellent design characteristics rich in three-dimensional feel.

The uneven pattern layer can be provided matched to the dasign layer, and the concave parts thereof are constituted from an ionizing radiation curable ream commining an abrasive material of the same composition as the other surfaces, theraby providing a product with excellent surface characteristics, such as hardness, abrasion resistance, scratch resistance and stain resistante.

(Brief description of the drawings)

(Figure 1) Basic sectional schematic diagram of a friction resistant layer provided over a base material sheet. (Figure 2) Sectional achematic diagram of a friction resistant layer provided over printed surface.

(Figure 3) A: Schematic sectional diagram showing the

friction resistant layer and gloss and matte inles complained an abranive material comparising ionizing radiation curable resin.

B: Schematic sectional diagram of the base layer and design, showing the qued state.

(Figure 4) A: Schematic Sectional diagram showing an uneured uneven pattern layer applied onto a friction resistant layer provided on a base material sheet.

B: Schemane diagram showing coloring ink wiped into the concave parts.

C: Schematic diagram of the friction resistant layer and dosign layer cured with lonizing radiation.

(Description of captions)

Base material shock Priction resistant layer

28 Uncured friction resistant layer

2ak Cured friction resistant layer

Design layer

3a Gloss part of uncured design layer

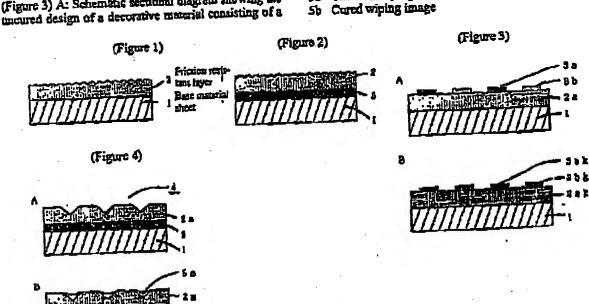
3b Mane part of uncured design layer

Jak Gloss part of cuted design layer

3bk Mane part of cured design layer

Uneven pattern layer

Unaured wiping image



Front page continued

(51) In: Cl. 6 Identification symbols Internal file number F1 B32B 3/30 7415-4F Technical indications

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-195625

(43)公開日 平成7年(1995)8月1日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号]	庁内整理番号	FI						技術表示箇所
B 3 2 B	27/00		E	8413-4F							
B 0 5 D	5/00		В	7717-4D							
	5/06	104	K	7717-4D							
	7/24	301	T	7717-4D							
		3.0 3	С	7717-4D							
				審査請求	未請求	請求項	の数4	FD	(全	8 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	를	特願平5-3494	35	,	(71)	出願人	000002 大日本		式会社	±	
(22)出願日		平成5年(1993	12,5]28日			東京都	新宿区	市谷加	加賀町一	丁目1番1号
					(72)	発明者	高橋	一弘			
							東京都	新宿区	市谷力	加賀町一	·丁目1番1号
							大日本	印刷株	式会社	生内	-
					(72)	発明者	塚田	正樹			
							東京都	新宿区	市谷加	加賀町一	·丁目1番1号
							大日本	印刷株	式会社	灶内	
					(74)	代理人	弁理士	小西	淳	美	
					-						

(54)【発明の名称】 化粧材

(57)【要約】

【目的】 プラスチックシートに絵柄層の耐磨耗性、耐擦傷性に優れた化粧材を得る。

【構成】 基材シート1の少なくとも一方の面に研磨材を含む透明、又は、半透明の電離放射線硬化型樹脂層よりなる耐摩擦性層2を設ける。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材シートの少なくとも一方の面に、電 離放射線硬化型樹脂をパインダーとして、研磨材を含む 透明、又は半透明のインキによる耐摩擦性層をもつこと を特徴とする化粧材。

【請求項2】 基材シートの少なくとも一方の面に設け た、絵柄層面に請求項1記載の耐摩擦性層をもつことを 特徴とする化粧材。

【請求項3】 基材シートの少なくとも一方の面に、電 離放射線硬化型樹脂をバインダーとして、研磨材を含む 10 耐摩擦性層面に凹凸模様層を設け、該凹凸模様層の凹部 に研磨材を含むインキでワイピングによる画像をもつも のであることを特徴とする化粧材。

【請求項4】 請求項3記載の耐摩擦性層面に、パイン ダーに研磨材を含むインキで構成した画像をもつもので あることを特徴とする化粧材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、化粧材に係わり、特に シート面に設けた画像が耐磨耗性と耐擦傷性に優れ、ま 20 た、絵柄と凹凸模様層が同調した建材、特に床材に適し たものであることを特徴とする化粧材に関する。

【0002】従来の化粧材において、絵柄層、表面層の 磨耗や、擦り傷を防ぐ手段としては、以下に記載するよ うに透明樹脂層を表面に設ける方法が行われていた。

- ① 表面層に塩ビシート、アクリルシート、ポリエステ ルシート等の透明あるいは凹凸模様を設けたシートを積 層する方法。
- ② 印刷面あるいは表面層に耐磨耗性、耐擦傷性のある 非反応型ワニスを塗布する方法。
- ③ 印刷面あるいは表面層に耐磨耗性、耐擦傷性に優れ た、熱硬化型あるいは電離放射線硬化型樹脂を塗布して 硬化する方法。
- ④ 樹脂溶液の含浸性がよい基材シートに絵柄を設け、 基材と絵柄とに樹脂を含浸して硬化させる方法。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

- ① シートを積層する方法は、表面の凹凸模様と絵柄と の同調がし難く、また、シートの材質が、プラスチック 樹脂の場合は、耐熱性、耐擦傷性が劣るという問題点が 40 あった。
- ② 表面に非反応型ワニスからなる樹脂層を設ける方法 は、樹脂層の耐溶剤性、すなわち、油性製品による汚染 防止が困難であり、且つ、耐擦傷性が劣るという問題点 があった。
- ③ 電離放射線硬化型樹脂層を設ける方法は、耐擦傷性 には優れるが、また、樹脂層に可撓性を求めた場合、耐 磨耗性、耐擦傷性が低下するという問題点があった。ま た、電離放射線硬化型樹脂がもつ特有の光沢を嫌う場 合、マット剤として、シリカ、プラスチックピーズ等を 50 後述の(イ)~(こ)によりラジカル重合性不飽和基を導入

含ませたトップコート材を設けた化粧シートは耐擦傷性 は良好であるが、耐磨耗性に劣るという問題点があっ

④ 基材シートに樹脂を含浸する方法は、樹脂の種類と 含浸量によって、耐擦傷性、耐磨耗性、耐汚染性にすぐ れたものが得られるが、含浸工程、樹脂膜の形成工程等 のため生産性が劣るという問題点があった。

【0004】本発明は、化粧シートの耐擦傷性、耐磨耗 性、耐汚染性が均一にに優れ、表面の凹凸模様と絵柄と の同調性がある表面形状をもつ、化粧材、特に床材を提 供することを目的としている。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに、本発明の化粧材においては、基材シートの少なく とも一方の面に、必要によっては絵柄層を設け、電離放 射線硬化型樹脂をパインダーとした研磨材を含む透明、 又は半透明のインキによる耐摩擦性層をもつものであ る。また、基材シートの一方の面に電離放射線硬化型樹 脂をパインダーとした、研磨材を含む耐摩擦性層面に凹 凸模様層を設け、該凹凸模様層の凹部に研磨材を含むイ ンキでワイピングによる画像、あるいは、耐摩擦性層面 に、パインダーに研磨材を含むインキで構成した画像を もつ化粧材である。

【0006】本発明の化粧材は、図1、図2に示すとお りの、基材シート1の一方の面に、必要によっては絵柄 層3を設け、更に研磨材と電離放射線硬化型樹脂よりな る耐摩擦性層2とを順に積層したものである。また、図 3に示すとおりの、基材シート1の片面に施した、常温 では固体の、熱可塑性で、研磨材を含む電離放射線硬化 型樹脂による耐熱摩擦性層2aの面に、電離放射線硬化 型樹脂をパインダーとして、研磨材とマット剤等を含む インキで絵柄層として、多色の表面に変化のある画像3 b/3 aを設け、電離放射線で同時に硬化して、硬化し た画像2ak、3bk/3akを設けるものである。そ して、図4に示すとおりの、未硬化の耐摩擦性層2aに 設けた凹凸模様層4の凹部に、電離放射線硬化型樹脂を パインダーとして、研磨材を含むインキで、ワイピング 画像5aを設け、電離放射線で同時に硬化して、2b k、5bを構成するものである。これにより、耐磨耗 性、耐摩擦性が優れるとともに、絵柄と凹凸模様とが同 調した化粧材を提供するものである。

【0007】本発明の、未硬化の電離放射線硬化型樹脂 は、常温で非粘着であり、かつ、熱可塑性のものであ る。これらの電離放射線硬化性樹脂は、ラジカル重合性 不飽和基をもつ熱溶融性樹脂であり、次の2種類のもの がある。

(1) ガラス転移点が、0~250℃のポリマー中にラジ カル重合性不飽和基をもつ化合物。具体的なポリマーと しては以下の化合物①~⑧を共重合させたものに対し、

30

したものを用いることができる。

①水酸基をもつ単量体: N-メチロールアクリルアミド、2-ヒドロキシエチルアクリレート、2ーヒドロキシエチルメタクリレート、2ーヒドロキシプロピルアクリレート、2ーヒドロキシプロピルメタクリレート、2ーヒドロキシプチルアクリレート、2ーヒドロキシブチルメタクリレート、2ーヒドロキシ3ーフェノキシプロピルメタクリレート、2ーヒドロキシ3ーフェノキシプロピルメタクリレート、シアヌル酸、イソシアヌル酸など。

3

②カルボキシル基をもつ単量体:アクリル酸、メタクリル酸、アクリロイルエチルモノサクシネートなど。

③エポキシ基をもつ単量体: グリシジルメタクリレート など。

④アジリジニル基をもつ単量体:2-アジリニルエチル メタクリレート、2-アジリジニルプロピオン酸アリル など。

⑤アミノ基をもつ単量体:アクリルアミド、メタクリル アミド、ダイアセトンアクリルアミド、ジメチルアミノ エチルアクリレート、ジエチルアミノエチルメタクリレ 20 ートなど。

⑥スルフォン基をもつ単量体: 2ーアクリルアミドー2 メチルプロパンスルフォン酸など。

⑦イソシアネート基をもつ単量体: 2, 4ートルエンジイソシアネートと2ーヒドロキシエチルアクリレートの1モル対1モル付加物などのジイソシアネートと活性水素をもつラジカル重合性単量体の付加物など。

⑧更に、上記の重合体、又は共重合体のガラス転移点を調節したり、硬化膜の物性を調節したりするために、上記の化合物と、この化合物と共重合できる次の単量体と 30 を共重合させたもの。共重合できる単量体は、メチルメタクリレート、メチルアクリレート、エチルアクリレート、プロピルアクリレート、プロピルメタクリレート、ブチルアクリレート、ブチルメタクリレート、イソプチルアクリレート、イソプチルメタクリレート、tープチルアクリレート、イソアミルメタクリレート、イソアミルアクリレート、イソアミルメタクリレート、シクロへキシルメタクリレート、シクロへキシルメタクリレート、2ーエチルへキシルアクリレート、2ーエチルへキシルメタクリレート。

【0008】次いで、上述のようにして得られた重合体、又は共重合体を、以下に記載する(イ)~(ニ) によってラジカル重合性不飽和基を導入することにより、本発明に係わる材料を得ることができる。

(イ) 水酸基をもつ単量体の重合体、又は共重合体の場合は、アクリル酸、メタクリル酸などのカルボキシル基をもつ単量体などを縮合反応させる。

(D) カルボキシル基、スルフォン基をもつ単量体の重合 テルジメタクリレート、ソルビトールジグリシジルエー体、又は共重合体の場合は、前述の水酸基をもつ単量体 50 テルジアクリレート、ソルビトールジグリシジルエーテ

を縮合反応させる。

(A) エポキシ基、イソシアネート基あるいはアジリジニル基をもつ単量体の重合体、又は共重合体の場合は、前述の水酸基をもつ単量体もしくはカルボキシル基をもつ単量体を付加反応させる。

4

(二)水酸基あるいはカルボキシル基を含む単量体の重合体、又は共重合体の場合は、エポキシ基をもつ単量体、アジリニル基をもつ単量体あるいはジイソシアネート化合物と水酸基を含むアクリル酸エステル単量体との1モル対1モルの付加反応をさせる。

【0009】(2) 融点が常温(20℃)~250℃で、 ラジカル重合性不飽和基をもつ化合物。具体的にはステ アリルアクリレート、ステアリルメタクリレート、シク ロヘキサンジオールジアクリレート、シクロヘキサンジ オールジメタクリレート、スピログリコールジアクリレ ート、スピログリコールジメタクリレート、トリアジン を骨格とするラジカル反応性モノマーがあり、例えば、 トリアクリルイソシアヌレート、トリアクリルホルマー ル、トリス (アクリロイルオキシエチル) イソシアヌレ ート、トリス(メタクリロイルオキシエチル)イソシア ヌレート、ピスアクリロイルオキシエチル)・2ヒドロ キシエチルイソシアヌレートの他にアルキル・メチロー ル化メラミン、アルキルエーテル化メラミン等のトリア ジン誘導体などが挙げられる。また本発明は、前記の (1) 、(2) を混合して用いることもでき、更に、それら に対してラジカル重合性不飽和単量体を加えることもで きる。これらのラジカル重合性不飽和単量体は、紫外線 又は電子線照射の際、架橋密度を上げて耐熱性を向上さ せるものである。

【0010】前述の単量体の他にエチレングリコールジ アクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、 ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレン グリコールジメタクリレート、ヘキサンジオールジアク リレート、ヘキサンジオールジメタクリレート、トリメ チロールプロパントリアクリレート、トリメロールプロ パントリメタクリレート、ペンタエリスリトールテトラ アクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレ ート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタ エリスリトールトリメタクリレート、ペンタエリスリト ールヘキサアクリレート、ペンタエリスリトールヘキサ メタクリレート、エチレングリコールジグリシジルエー テルジアクリレート、エチレングリコールジグリシジル エーテルジメタクリレート、ポリエチレングリコールジ グリシジルエーテルジメタクリレート、プロピレングリ コールジグリシジルエーテルジアクリレート、プロピレ ングリコールジグリシジルエーテルジメタクリレート、 ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテルジアク リレート、ポリプロピレングリコールジグリシジルエー テルジメタクリレート、ソルビトールジグリシジルエー

ルジメタクリレートなどを用いることができ、前述した 共重合体混合物の固形分100重量部に対して0.1~ 100 重量部で用いることが好ましい。上記のものは、 電子線では、充分硬化できるが、紫外線照射で硬化させ る場合には、増感剤としてペンゾキノン、ペンゾイン、 ペンソインメチルエーテルなどのペンゾインエーテル 類、ハロゲン化アセトフェノン類、ビアチルなどの紫外 線照射によりラジカルを発生するものを用いることがで

反応型の材料は、エチルセルロース、ニトロセルロー ス、エチルヒドロキシセルロース、セルロースアセテー トプロピオネート、セルロースアセテートプチレート、 セルロースアセテートなどのセルロース誘導体、ポリス チレン、ポリαーメチルスチレンなどのスチレン系樹脂 及びスチレン共重合体、ポリメタクリル酸メチル、ポリ メタクリル酸エチル、ポリアクリル酸エチル、ポリアク リル酸プチルなどの単独、又は共重合体、ロジン、ロジ ン変性マレイン酸樹脂、ロジン変性フェノール樹脂、ロ ジンエステル、ポリ酢酸ビニル、クマロン樹脂、ポリビ 20 ニルトルエン、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル/酢酸ビニ ル共重合体、ポリエステル、ポリアミド、ポリビニルプ チラールなどのうちから選択して使用される。

【0012】電離放射線硬化型樹脂を常温で非粘着化す る、反応型の樹脂、熱硬化性樹脂は、アルキッド樹脂、 アミノアルキッド樹脂、フェノール樹脂、ポリエステ ル、エポキシ樹脂、ウレタン系樹脂、メラミン樹脂、シ クロヘキサン系樹脂などが挙げられ、更に、電離放射線 硬化性樹脂は、電離放射線硬化性樹脂層を凹凸模様を設 ける場合と同様に使用することができる。これらパイン 30 ダーの材料は必要に応じて、硬化剤等を添加して使用す

【0013】また、上記の電離放射線硬化型樹脂、又は ブレンド品を非粘着化するるために、無機、あるいは有 機の微粒子を添加することができる。例えば、有機の微 粒子としては、澱粉、ポリスチレンビーズ、ポリメタク リル酸メチルビーズ等の有機フイラー、炭酸カルシウ ム、シリカ、硫酸パリウム等の体質顔料があり必要によ っては、色材である無機あるいは有機顔料を用いること もできる。

【0014】また、マット化した電離放射線硬化型樹脂 の耐磨耗性を、改善する作用をもつ無機の研磨材は、粉 末状の酸化アルミニウム、炭化けい素、二酸化けい素、 チタン酸カルシウム、チタン酸パリウム、マグネシウム パイロボレート、酸化亜鉛、窒化けい素、酸化ジルコニ ウム、酸化クロム、酸化鉄、窒化ほう素、ダイアモン ド、金剛砂、ガラス繊維等があり、電離放射線硬化型樹 脂に1~80部含ませることにより、耐摩擦性、耐擦傷 性に優れたトップコート材を構成することができる。

【0015】絵柄層は、木目模様、石目模様、抽象柄な 50 酸メチルなどの有機フィラーのなかから適宜に選択して

6

どの各種の模様を印刷により設けるものである。研磨材 を含むセミグロスインキとマット材と研磨材とを含むマ ット着色インキとを適宜使用することにより、光沢に変 化がある絵柄を同調、又は非同調のものが自由に施さ れ、優れた意匠効果を表現することができる。また、絵 柄層は、例えばアルミニウム粉を含むインキよりなる絵 柄に、透明着色インキ等を全面印刷に施すことにより、 メタリック調の化粧を構成することもできる。

【0016】本発明の絵柄層を構成する研磨材を含むイ 【0011】電離放射線硬化型樹脂を、非粘着化する非 10 ンキのパインダーは、原則としては電離放射線硬化型樹 脂、又は、電離放射線硬化型樹脂に、熱可塑性樹脂、繊 維素誘導体等の非硬化性樹脂、及び有機、無機の微粒子 をプレンドして、常温で非粘着化したものを用いる。特 に、この絵柄層のパインダーが電離放射線硬化性樹脂の みで形成した場合は、電離放射線硬化性樹脂層と同一の 材質となるため、すぐれた表面物性をもつものを得るこ とができる。

> 【0017】インキに非粘着性をもたせるために用いる 非反応型のパインダーは、エチルセルロース、ニトロセ ルロース、エチルヒドロキシセルロース、セルロースア セテートプロピオネート、セルロースアセテートプチレ ート、セルロースアセテートなどのセルロース誘導体、 ポリスチレン、ポリαーメチルスチレンなどのスチレン 系樹脂及びスチレン共重合体、ポリメタクリル酸メチ ル、ポリメタクリル酸エチル、ポリアクリル酸エチル、 ポリアクリル酸プチルなどの単独、又は共重合体、ロジ ン、ロジン変性マレイン酸樹脂、ロジン変性フェノール 樹脂、ロジンエステル、ポリ酢酸ビニル、クマロン樹 脂、ポリピニルトルエン、ポリ塩化ピニル、塩化ピニル /酢酸ビニル共重合体、ポリエステル、ポリアミド、ポ リビニルプチラールなどのうちから選択して使用され

> 【0018】反応型樹脂は、アルキッド樹脂、アミノア ルキッド樹脂、フェノール樹脂、ポリエステル、エポキ シ樹脂、ウレタン系樹脂、メラミン樹脂、シクロヘキサ ン系樹脂などが挙げられ、更に、電離放射線硬化性樹脂 は、電離放射線硬化性樹脂層を凹凸模様を設ける場合と 同様に使用することができる。これらパインダーの材料 は必要に応じて、硬化剤等を添加して使用する。

【0019】インキに用いる色材は、通常の染料や顔料 のうち、耐久性のあるものを適宜選択できる。例えば、 酸化鉄、酸化チタン、黄色酸化鉄、黄鉛、群青、紺青、 カーボンプラック、アルミニウム粉、プロンズ粉などの 無機顔料、スレンイエロー、パーマネントイエロー、キ ナクリドンレッド、パーマネントレッド、フタロシアニ ンブルー、フタロシアニングリーンなどの有機顔料、及 びマット材として、炭酸カルシウム、アルミナ、シリ カ、硫酸パリウムなどの体質顔料、デンプン、ポリスチ レン、ポリ塩化ビニル、メラミン樹脂、ポリメタクリル

使用できる。

[0020]

【実施例】

(実施例 1) 可塑剤15パーツの厚さ0.15mmの 塩ピシート1に、下記組成の研磨材を含む耐摩擦性層塗*

〔耐摩擦性層塗布液〕

・ウレタンアクリレートオリゴマー
・単官能アクリレートモノマー
・2官能アクリレートモノマー
・酸化アルミニウム(粉末)
• 反応開始剤

・溶剤

【0021】 (実施例 2) 可塑剤15パーツの厚さ 0. 15mmの塩ピシート1に、塩ピ/酢ビ共重合体を 主なパインダーとする塩ビ用グラビアインキで絵柄層3 を設け、その上に、実施例1と同様に、研磨材を含む耐 摩擦性層塗布液を10g/m²(固形分)を塗布乾燥して、 得た、未硬化電離放射線硬化型樹脂層に、電子線(17 5KV、3Mrad)を照射して硬化せしめ、耐摩擦性 層2を構成し、図2に示す耐摩耗性、耐擦傷性に優れた 20 ンキで、絵柄層3a(グロス部)、3b(マット部)を 化粧材を構成した。耐摩擦性層は絵柄層との接着もよ く、耐磨耗性、耐擦傷性に優れた化粧材を得ることがで※

〔耐摩擦性層塗布液 A〕

・ウレタンアクリレートオリゴマー	20部
・単官能アクリレートモノマー	25部
・2官能アクリレートモノマー	5部
・酸化アルミニウム(粉末)	10部
・反応開始剤	2部
・溶剤	38部
〔グロス用グラビアインキ〕	
・ウレタンアクリレートオリゴマー	15部
・単官能アクリレートモノマー	25部
・2官能アクリレートモノマー	10部
・炭化けい素(粉末)	10部
・反応開始剤	2部
・溶剤	38部
・他着色顔料	
〔マット用グラビアインキ〕	
・ウレタンアクリレートオリゴマー	15部
・単官能アクリレートモノマー	25部
・2官能アクリレートモノマー	10部
・酸化アルミニウム(粉末)	2部
・酸化ジルコニウム(粉末)	3部
・シリカ	5 部
・反応開始剤	2部
・溶剤	38部

そして、未硬化の耐摩擦性層、及び絵柄層を電子線(1 75KV、3Mrad) を照射して硬化せしめた。硬化

・他着色顔料

*布液を、ロールコートにより、10g/m²(固形分)を塗 布乾燥した未硬化の電離放射線硬化型樹脂層に、電子線 (175KV、3Mrad)を照射して硬化して、耐摩 擦性層2を設け、図1に示す耐摩耗性、耐擦傷性に優れ た化粧材を構成した。

> 30部 15部 5部 10部 2部 38部

※きた。

【0022】 (実施例 3) 可塑剤15パーツの厚さ 0. 15mmの塩ビシート1に、下記組成耐摩擦性層塗 布液Aをロールコートで塗布し、熱風乾燥で、未硬化 で、非粘着の未硬化の耐摩擦性層2aを固形分10g/ m² になるように塗布し、その上に同タイプのパインダ ーで構成された、グロス用、及びマット用のグラビアイ グラビア印刷で施した。

接着もよく、耐磨耗性、耐擦傷性に優れた図3に示す化 粧シートを得ることができた。

した耐摩擦性層2akは、絵柄層3ak及び3bkとの 50 【0023】(実施例 4)基材シートとして20パー

5 M r a d 照射しそれぞれの層を硬化させて、硬化した

着色耐摩擦性層2ak及び硬化ワイピンング画像5bを

(比較例 1) 可塑剤15パーツの厚さ0.15mmの 塩ピシート1に、通常のグラビアインキで絵柄層3をグ

化型樹脂によるトップコート液Nを固形分10 g/m² になるようにロールコートで施して、比較例の化粧シー

*ングを行い、凹部にインキを設けて、未硬化のワイピン グ画像5aを形成した。その後、電子線を175KV、

構成した。

% [0024]

【比較例】

トを構成した。

ツの可塑材を含む O. 1 mm厚さの塩ビシート1に、下 記組成の非粘着性で、かつ熱可塑性の研磨材を含む着色 した耐摩擦性層塗布液Bを100 g/m² 塗布乾燥し、 凹凸模様層4をもつ、未硬化の着色耐摩擦性層2aを設 けた。その凹凸模様面に、下記の研磨材を含むワイピン グ画像用インキで、ナイフコータにより、塗布, ワイピ*

〔耐摩擦性層塗布液 B〕

・ウレタンアクリレートオリゴマー	20普
・単官能アクリレートモノマー	25部
・トリアジンアクリレート	5部
・酸化アルミニウム(粉末)	7部
・酸化ジルコニウム(粉末)	3部
・反応開始剤	2部
・溶剤	38部

〔ワイピング画像用インキ〕

昭和インク工業(株)製

アクリル系着色

インキ

基材シートに構成された凹凸模様層の凹部に着色された 化粧材は、絵柄層が同調したものであり、その凹部、凸 20 ラビア印刷で施した印刷面に、下記組成の電離放射線硬 部ともに完全に硬化されているため、耐摩擦性、耐擦傷 性に優れた表面特性をもつ図4に示す化粧材を得ること ができた。

・その他着色剤

[トップコート液 N]

・ウレタンアクリレートオリゴマー	30部
・単官能アクリレートモノマー	10部
・2官能アクリレートモノマー	5部
・アクリルビーズ	10部
・反応開始剤	2部
• 溶剤	38部

【0025】実施例、及び、比較例のものについて、評 価した結果を次のとおり表1に示す。

評価方法、および、判定基準:

耐擦傷性:爪の引っかきによる官能検査

◎ ○ → × 、 良→不可

★耐摩耗性:摩耗するまでの回数

画像凹凸模様の同調: 目視で判断する。((一) 凹 凸模様なし)

【表1】

試 料	耐擦傷性	耐磨耗性 JIS回	画像と 凹凸模様の同関
実施例 1	0	570	(-)
実施例 2	0	540	(-)
実施例 3	0	510	0
実施例 4	0	500	0
比較例	×	5 0	(-)

50 【発明の効果】本発明は、以上説明したように構成され

ているので、以下に記載されているような効果を奏す る。

①化粧シートに形成された絵柄のトップ層が、研磨材を 含む電離放射線硬化性樹脂で構成されるため、硬度、耐 磨耗性、耐汚染性等の表面特性に優れたものとなる。

②絵柄層がグロス部とマット部とより設けることがで き、立体感に富む意匠性の優れたものとなる。

③凹凸模様層が、絵柄層と同調して設けることができ、 また、その凹部も、他の面と同一組成物である研磨材を 含む電離放射線硬化性樹脂で構成されるため、硬度、耐 10 1 基材シート 磨耗性、耐擦傷性、耐汚染性等の表面特性に優れたもの となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】基材シートに耐摩擦性層を設けた断面の基本概 念図である。

【図2】耐摩擦性層を印刷面の上に設けた断面の概念図 である。

【図3】A 電離放射線硬化型樹脂よりなるグロス及び マットの研磨材を含むインキと、耐摩擦性層とより構成 された化粧材の未硬化の絵柄を示す断面の概念図であ 20 5 a 未硬化のワイビング画像 る。

B 硬化された状態を示すペース層と絵柄を示す断面の 概念図である。

12

【図4】 A 基材シートに設けた耐摩擦性層に施した未 硬化の凹凸模様層を示す断面の概念図である。

B 凹部に着色インキをワイピングしたことを示す概念 図である。

C 耐摩擦性層と絵柄層とが電離放射線により硬化した ことを示す概念図である。

【符号の説明】

- - 2 耐摩擦性層
 - 2 a 未硬化の耐摩擦性層
 - 2 a k 硬化した耐摩擦性層
 - 3 絵柄層
 - 3 a グロス部の未硬化の絵柄層
 - 3b マット部の未硬化の絵柄層
 - 3 a k グロス部の硬化した絵柄層
 - 3 b k マット部の硬化した絵柄層
 - 4 凹凸模様層
- - 5 b 硬化したワイピング画像

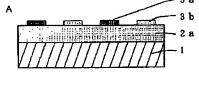
【図1】

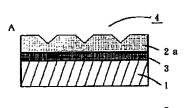
【図4】

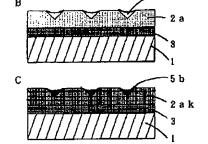


[図2]

【図3】







フロントページの続き

B 3 2 B 3/30 7415-4F

技術表示箇所

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.